肌悩みの浅い方には、予防や基礎ケアが必要

- 悩みの浅い方とは、予防や基礎ケアが必要な方々のこと-

悩みが浅い人にとって、海の森化粧品の処方が向いている理由は、その効果が比較的穏やかであり、皮膚バリア機能を整える基礎的なケアを提供するからです。このケアにより、肌本来のカ(ターンオーバー)を引き出し、スローエイジングを実現。透明感と潤いを長期間保つことができます。

1. 製品特徴

合成界面活性剤不使用のリノール酸含有のエマルジョン化粧品は、 肌に優しい処方で皮膚バリアを強化し、乾燥や刺激を抑えながら潤いを与えることが特徴です。

リノール酸は、肌を保護し、乾燥や外部刺激を防ぐバリアとしての働きが科学的に証明されています。また、合成界面活性剤を使用しない処方により、皮膚バリアを守り、破壊リスクを軽減することが科学的に証明されています。これが全体として浅い肌悩みや敏感肌や乾燥肌の悩み改善に繋がる理由です。

リノール酸含有の合成界面活性剤不使用のエマルジョン化粧品が 肌の悩みを改善する科学的根拠は、主に以下の点に基づいています:

1. 皮膚バリアの修復と強化

• リノール酸はセラミドと結合して、角質層の細胞間脂質のラメラ構造を形成するために不可欠な成分アシルセラミドを形成します。この構造は、皮膚バリアの機能を維持し、水分蒸発、異物侵入を防ぎ、皮膚バリアの強化に寄与します。

2. 皮膚バリア機能の向上

- リノール酸は、角質層の水分保持能力を高め、乾燥を防ぐ効果があります。
- リノール酸は、過敏反応抑制力を高め、肌の炎症や赤みを軽減する効果があります。

3. 合成界面活性剤不使用による低刺激性

• 自然由来の乳化技術を採用し、合成界面活性剤を使用しないことで、皮膚バリア破壊を最小限に抑え、水分蒸散や過敏反応を引き起こすリスクを低減しますので、肌悩みが浅い方や敏感肌や乾燥肌の方に適した製品となります。肌に優しい処方が実現されています。

4. エマルジョン形成で浸透性の向上

• 合成界面活性剤不使用でエマルジョンを形成することにより、 皮膚バリアを破壊せずにリノール酸が肌に浸透しやすくなり、 長時間の皮膚バリア機能効果を提供します。

これらの科学的根拠に基づき、リノール酸を含む合成界面活性剤不使用の海の森エマルジョン化粧品は、予防や基礎ケアとして皮膚バリアを強化し、ターンオーバーを促進します。その結果、悩みが浅い肌や敏感肌、乾燥肌の改善に効果的で、これらのケアに最適です。

参考文献: AI アシスタントとの情報作成協業 2025.04.18 作成

For individuals with mild skin concerns, preventive and foundational care is essential.

-Those with mild concerns require preventive and basic skincare to maintain and improve skin health.-

The reason why the formulation of Umi-no-Mori cosmetics is suitable for individuals with mild skin concerns is because its effects are relatively gentle, providing foundational care that enhances skin barrier function. This care helps draw out the skin's natural ability (turnover), promotes slow aging, and maintains transparency and moisture over the long term.

Product Features

Umi-no-Mori emulsion cosmetics, containing linoleic acid without synthetic surfactants, feature a gentle formulation that strengthens the skin barrier while delivering moisture and reducing dryness and irritation.

Linoleic acid has been scientifically proven to protect the skin by acting as a barrier that prevents dryness and external irritations. In addition, the formulation, which excludes synthetic surfactants, is scientifically validated to protect the skin barrier and reduce the risk of its destruction. These aspects collectively address mild skin concerns as well as sensitive and dry skin challenges.

Scientific Basis for Linoleic Acid in Synthetic-Surfactant-Free Emulsion Cosmetics to Improve Skin Problems:

- 1. Repair and Strengthen the Skin Barrier
 - Linoleic acid binds with ceramides to form acylceramides, essential components of the lamellar structure of intercellular lipids in the stratum corneum. This structure is crucial for maintaining skin barrier function, preventing water evaporation and the entry of foreign substances, and contributing to strengthening the skin barrier.

2. Enhance Skin Barrier Function

- Linoleic acid improves the water retention capacity of the stratum corneum, helping to prevent dryness.
- Linoleic acid boosts anti-reactive properties, reducing inflammation and redness of the skin.

3. Low Irritation Due to Synthetic-Surfactant-Free Formulation

 By adopting natural emulsification technology and avoiding synthetic surfactants, the risk of skin barrier damage is minimized, reducing moisture loss and hypersensitivity reactions. This makes the product suitable for individuals with mild skin concerns, sensitive skin, or dry skin, and ensures a skin-friendly formulation.

4. Improved Penetration Through Emulsion Formation

 The emulsion formed without synthetic surfactants allows linoleic acid to penetrate the skin more effectively without compromising the skin barrier, delivering extended benefits for skin barrier function.

Based on these scientific foundations, Umi-no-Mori emulsion cosmetics containing linoleic acid and excluding synthetic surfactants serve as ideal preventive and basic care products that strengthen the skin barrier and promote turnover. As a result, they effectively improve mild skin concerns, sensitive skin, and dry skin, making them optimal for these types of care.

References: Collaborative creation with Al Assistant, April 18, 2025.